

日本表面科学会中部支部・日本真空学会東海支部 合同講演会

日時：平成 27 年 4 月 25 日(土) 13:45～17:00

場所：名古屋工業大学 2 号館 2 階 0223 講義室

(〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町)

<http://www.nitech.ac.jp/access/>

13:45～14:45

名古屋工業大学 江川孝志 教授

「GaN/Si の結晶成長及び LED やパワーデバイスへの応用」

14:45～15:45

東京大学 長谷川修司 教授

「トポロジカル物質のインパクト」

16:00～17:00

静岡大学 川田善正 教授

「電子線励起微小光源による超解像バイオイメージング」

講演会終了後 懇親会